

クログワイの 根も止める！ 塊茎も減らす！

ノビエにより長く

問題雑草・クログワイをはじめ、ホタルイ、シズイなど、多年生雑草の地上部だけでなく、地下部も抑える。除草成分「アルデア」※配合の『月光』が登場。さらに、ノビエに対する効果持続期間を強化しているため、後発生のノビエも長期にわたって抑えることが可能です。

※アルデアはメタソスルフロン愛称です。

除草成分・アルデア
(メタソスルフロン)

+

カフェンストロール

+

ダイムロン



1キロ粒剤



フロアブル



ジャンボ

水稻用一発処理除草剤

月光[®]

1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ[®]

除草成分「アルデア」は、
問題雑草・クログワイに強い！

- 地上部をしっかりと枯らし、根の伸長も止める。
- 地下茎を止め、分株を抑制。
- 塊茎形成を抑制、翌年の発生も減らす。



地上部だけでなく
地下部も…

■クログワイの塊茎形成の比較 (10～20cm深での塊茎)

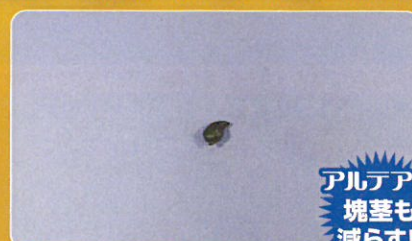
2012年 日産化学園場試験(栃木県宇都宮市) 試験規模:5m² 6/14処理、10/2採掘、1m²×30cm深



無処理



対照剤A



アルデア

アルデアが
塊茎も
減らす！

注)クログワイは土中深い所まで広範囲で塊茎をつくります。この写真は一部の深さについての調査結果を示したものです。

®は登録商標

	登録番号	有効成分			容量
		カフェンストロール	ダイムロン	メタゾスルフロン	
1キロ粒剤	第23215号	3.0%	15.0%	1.0%	1kg、5kg
フロアブル	第23217号	5.4%	30.0%	2.0%	500ml
ジャンボ	第23349号	7.5%	37.5%	2.5%	400g

問題雑草に強い除草成分「アルテア」※配合。後発のノビエも長く抑えます！

- クログワイやホタルイなど、多年生雑草もしっかり枯殺！
- 塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能！
- ノビエへの効果持続期間を強化！
ノビエへの効果持続期間が長い成分「カフェンストロール」をプラス。
- 田植同時散布(1キロ粒剤)、無人ヘリ散布(1キロ粒剤・フロアブル)も可能！



ホタルイ



ノビエ

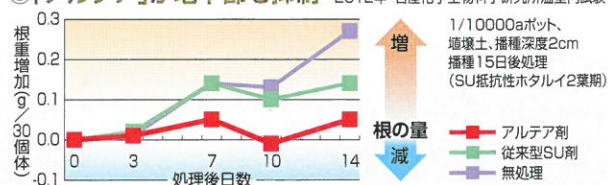
※アルテアはメタゾスルフロンの愛称です。

発生後のホタルイもしっかり枯殺します。



[5/7移植、移植26日後処理(SU抵抗性ホタルイ2.5葉期)、54日後調査]

◎「アルテア」が地下部も抑制

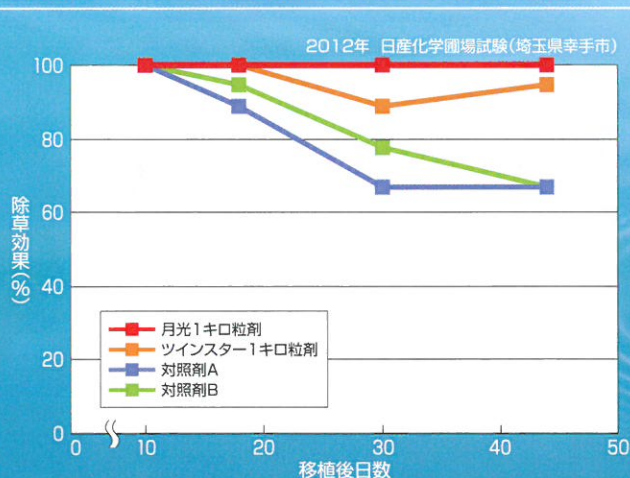


◎ホタルイに優れた活性



「カフェンストロール」の配合により、ノビエへの効果持続期間を強化！

後発のノビエも長期にわたって抑えます。



[5/14移植、移植5日後処理(ノビエ発生始め)、移植後10日・16日・30日、43日後調査]

◎月光の使用時期

■1キロ粒剤
田植 ノビエ3葉期
使用時期
移植時～ノビエ3葉期(ただし、移植後30日まで)

■フロアブル・ジャンボ
田植 3日 ノビエ3葉期
使用時期
移植後3日～ノビエ3葉期(ただし、移植後30日まで)

◎多年生雑草に対する散布適期

雑草名	1キロ粒剤	フロアブル	ジャンボ
ホタルイ	3葉期まで	3葉期まで	3葉期まで
ウリカワ			
ミズガヤツリ			
ヘラオモダカ	2葉期まで	発生期まで	2葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで		発生期まで
セリ	再生始期まで		再生始期まで
クログワイ、オモダカ	発生始期まで	発生始期まで	発生始期まで
シズイ	草丈3cmまで	草丈3cmまで	草丈3cmまで

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2015年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3の7の1
札幌・仙台・東京・名古屋・(北陸)・大阪・福岡

<http://www.nissan-agro.net/>

GEK-SHR5A7